PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-213974

(43) Date of publication of application: 22.09.1986

(51)Int.CI.

G06F 15/70

(21)Application number: 60-053367

(71)Applicant: MITSUI MINING & SMELTING CO

LTD

(22)Date of filing:

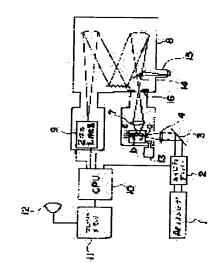
19.03.1985

(72)Inventor: MORIYA KAZUO

(54) LIGHT SCATTERING IMAGE ANALYZING DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To precisely analyze the minute structure of an object to be detected by providing a means for detecting the brightness of only fluorescence. CONSTITUTION: A luminous flux emitted from a laser oscillator 1 is opened and closed at a predetermined cycle by a cavity damper 2. The luminous flux passing through the cavity damper 2 is made incident on a sample 5 from a side surface through a mirror 3, and a lens 4. The incident luminous flux transmits the sample 5. In the process, the scattered light is guided into a spectroscope 8 as a linear image along an optical axis through a lens and a slit 16 disposed upward of the sample 5. In the spectroscope 8, the linear image is horizontally expanded at every wave length zone and projected on a two-dimensional detector 9. At that time, the output of the two dimensional detector 9 when the luminous flux is interrupted by the cavity damper 2 is inspected and the rays of light having a wave length detected at this time is judged to be a fluorescence and



the brightness of the fluorescence is measured to obtain the attenuating curved line of the fluorescence. From this attenuating curve, the fluorescent component transmitting through the luminous flux is imagined.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 213974

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

49公開 昭和61年(1986)9月22日

G 06 F 15/70

6615-5B

未請求 発明の数 1 (全5頁)

69発明の名称

光散乱画像解析装置

②特 頭 昭60-53367

22出 願 昭60(1985) 3月19日

四分 明 者

守矢

上尾市谷津2丁目4番5号 小川第2ビル201号

⑪出 願 人

三井金属鉱業株式会社

東京都中央区日本橋室町2丁目1番地1

20代 理 弁理士 伊東 辰雄 外1名

- 1、発明の名称

光散乱画像解析装置

2. 特許請求の範囲

- 1. 被検物体に対して該被検物体を透過する所 定の怪の光束を間欠的に照射するバルス光束照射 手段と、該光束の光軸と交叉する方向を観察光軸 として該光束により被検物体内で発生する散乱光 および螢光からなる観察光を画像情報として検出 する画像情報検出手段とを具備する光散乱画像解 **析装置であって、上記パルス光束の体止期間中の** 観察光の残光成分に基づき上記パルス光東出射期 間中の螢光成分量を算出する螢光分検出手段と、 上記観察光から上記受光成分量を除去する螢光分 分離手段を設けたことを特徴とする光飲乱面像解 析装置。
- 2. 前記函做情報検出手段が、前記観察光を各 被長帯成分に分光する分光手段を有する特許請求 の範囲第1項記載の光散乱調像解析装置。
 - 3. 前記 螢光分検出手段が、前記分光手段から

らの出力より波長別に前記残光成分を検出するも のである特許請求の範囲第2項記載の光散乱画像 解析.装置。 .

4. 前記螢光検出手段が、前記残光成分を菌記 光東休止後の所定時間ごとに検出して前記螢光成 分の減衰特性を関数で近似し、次いで、この関数 に光束休止前の時間を間挿して前記照射期間中の **螢光成分量を算出するものである特許請求の範囲** 第1、2または3項記載の光散乱画像解析装置。 3、発明の詳報な説明

[発明の分野]

本発明は、物体内の微額な構造または組成等を 散乱光または養光を利用して解析するための装置 に関する。

「従来の技術」

従来、この種の光散乱画像解析装置として、被 検物体に対して前配被検物体を透過する所定の提 の光束を照射し、前記光束の光軸と交叉する方向 を観察光軸とすると共にその観察光軸内に分光手 段を設け、被検物体内の前配光束による散乱光の。 うち特定被長の光のみ抽出してこれを画像情報として得るようにしたものが知られている(特開昭 54-109488月公報参照)。

被検物体内を透過する光束による散乱光は、被検物体が結晶体であれば、光束透過部分における結晶構造の影響を受け、例えば屈折率変動、コロイダル粒子の混在、格子欠陥、結晶の方位性不出してがあれば、均質結晶には見られない散発量は、この散乱光を検出して解析し、被検物体内の結晶構造等を知ろうとするものである。

- 3 --

[発明の目的]

本発明は、上述の従来形における問題点に鑑みてなされたもので、 優光と散乱光とを、 たとえこれらが同一被長帯にあっても分離可能な光散乱面像解析装置を提供することを目的とする。

[発明の概要]

本発明は、散乱光が光東駆射時のみ発生するのに対し、受光は光東照射を停止した後もある時間かかって被表することに着目して完成された即ので、光東を断続的に照射し、光東の体止期度に避けいて東光を受光として検出し、この受光の輝度に基づいて上記体止期間前の光東駅射中におけるの接光の分を算出し、光東殿射中の観察光よりこの接光成分を発し引いて散乱光成分を得るものである。
[実施例の説明]

以下、図面を用いて本発明の実施機を説明する。 第1図は、本発明の一実施機に係る光散乱画像 解析装置の構成を示す。同図において、1は運輸 光を出射するレーザ発振器、2はレーザ発振器1 からの光を所定の周期で断続するキャピティダン の情報を定量的に得ることができる。また、プリルアン散乱は結晶格子の最振動を反映しており、ラマン散乱と両様に格子欠陥や含有不輔物に関する情報を表わしている。

したがって、上記装置においては、散乱光の種類ごとに周波数が異なることに着目して分光手段を用いて特定の散乱光を検出し、より正確な解析を行なおうとしている。

- 4 -

第2 図は、上配分光像のディスプレイ12への表示例を示す。 同図において、水平方向の位置が設長を表わし、垂直方向の位置は試料 5 内の透透光束光軸上の位置を表わす。例えば、機線 a . b . c . c がそれぞれ第1図の試料 5 上の点 a . b . c . c . 対応する。つまり、試料 5 内を透過する光束上の1点からの観察光は分光器 8 により水平方向に無

開され、観察光が選続スペクトラム光であれば水平方向の直線として 2 次元検出器 9 上に投影される。

第1図に戻って、13は試料数留台6を水平方向に駆動するパルスモータで、これにより、試料5 を移動して試料5の所望の断面を光束によりできるさせることができる。14は観察光の一部を目視観察用のスコープ15に分配するためのパーフミーである。スコープ15では、試料5の透過光束によができる。

- 7 -

リ11に記憶し、この記憶した面像をディスプレイ 12に表示する。また、試料を図面垂直方向に移動 させながら上配画像情報を取り込めば、垂直方向 の断面圏像を得て表示することもできる。また、 この画像情報から、試料内5の所望の点、線、断 面または試料全体等所望部分における散乱光の被 長特性を得ることもできる。

つまり、分光器8の射出口は、第2図に示すように結晶内のレーザピームが透過した位置と数段 能になっている。したがって、特定の変長例えば ス・、 ス 2 についてのみ測光し、結晶を移動していくと、結晶内の分光像が得られる。また、この 舞定により、3次元的な欠陥の位置情報と数長特 性が得られる。

次に、数乱光と受光の数長帯とが同一である場合について説明する。試料 5 に光束を入削すると、試料 5 からは、非線形光、透過光、 發光および数乱光が出射される。非線形光は、 波長が透過光の1/2 または 1/3 の光であり、分光手段により容易に分離することができる。また、透過光は光

但しこの場合の画面のは、上述のようにでは、 もののは、 もののに、 ものに、 ものに、

- 8 -

東の光軸と交叉する方向を観察光輪とすれば、これも分離は容易である。しかし、 愛光は、上述のように被長が散乱光の被長と様めて近似している場合がある。この 傷合、 接光と散乱光とは分光手段によっては分離し得ない。

の中でもラマン散乱およびプリルアン散乱の測定 に都合がよい。

これらの動作は、第1回の装置においてはCPU10の制御の下に行なわれる。また、上記倒光成分の想定は、上記第3回を参照して説明すると、この減衰曲線を時間0側に延長することによって光東透過中の時間t0における愛光成分を求める。CPU10の動作としては、例えば上記減衰削線を時間t1、、t2のデータを用いて指数関数等で近似し、次にこの関数に時間t0を代入すればこの時間t0の優光成分を得ることができる。

-11-

象を示すグラフである。

1: レーザ発振器、2: キャピティダンパ、5: 試料、8: 分光器、9: 2次元光検出器、10: CPU、12: ディスプレイ。

特許出版人 三并金属鉱業株式会社 代理人 弁理士 伊東辰雄 , 代理人 弁理士 伊東哲也

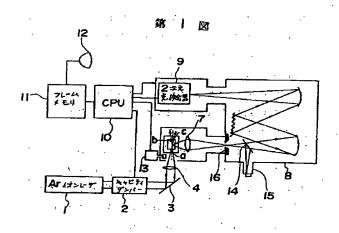
強度を認定することにより、第5回に示すような 発光強度のファティーグ現象を観測することも可 能である。これらの曲線像も上記断簡像と同様に ディスプレイ12に表示することが可能である。

[発明の効果]

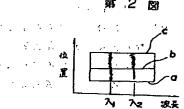
4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明の一実施例に係る光散乱画像解析装置の報略構成図、第2回は第1回の装置の分光器出射口から2次元光検出器へ投影される像の説明図、第3回は第1回の装置の時分割分光動作における信号の関係を示すグラフ、第4回は登光寿命像の図、第5回は発光強度のファティーク現

- 12-



第 2 閏



3 -

--548--

17. 经基础的基础设置。

